

主催 日本表面科学会 放射光表面科学部会
Spring-8利用者懇談会 顕微ナノ材料科学研究会
分子科学研究所分子スケールナノサイエンスセンター
共催 Spring-8利用推進協議会 産業利用研究会

Final Circular

第6回 放射光表面科学部会 顕微ナノ材料科学研究会 合同シンポジウム

2010年12月10日（金） 10：00～15：00（講演会）
15：00～17：00（ポスター発表）
18：00～20：00（技術交流会）
2010年12月11日（土） 10：00～15：00（講演会）

発表形式：口頭発表，ポスター発表

※ 本分野の優秀な若手を奨励するため，優秀なポスター発表者 若干名へポスター賞が授与されます。

場所：東京工業大学 蔵前会館（東急大井町線・目黒線大岡山駅前）

シンポジウム参加費：無料

技術交流会：12月10日18:00～ 於レストラン角笛（学生無料）

参加申込締切 11月22日（月）

～ 参加申込み方法 ～

発表希望者は，講演タイトル・発表者氏名・所属・連絡先・口頭/ポスターの別・技術交流会への参加の有無をご記入の上，A4で1枚の要旨（下記URLにテンプレートあり）を添付して，下記申込み先へeメールにてお送り下さい。参加だけの方も，氏名・所属・連絡先・技術交流会への参加の有無をご記入の上，お申込みください。

要旨テンプレート入手先

<http://mswebs.naist.jp/LABs/daimon/SRSurface/SRSurface20.htm>
<http://mswebs.naist.jp/LABs/daimon/nanomaterial/index.html>

申込み・問合せ先：奈良先端科学技術大学院大学 大門 寛
e-メールアドレス：daimon@ms.naist.jp